

# 基盤科学研究系「キャリアアップセミナー」のご案内

企業の就職担当者と話す機会です。 多数のご参加をお待ちしております。

基盤科学研究系の3専攻（物質系、先端エネルギー工学、複雑理工学）が協力し以下の通り開催いたします。

日時： 平成29年3月9日（木）、10日（金） 13時～17時00分

会場： 新領域基盤棟 2, 3階（大講義室、講義室、会議室、セミナー室など）

参加予定企業： 86社（2017.2.14現在） \* 変更になる場合もあります

上記2日間のうち1日を割り当て、13時より大講義室で各企業の全体プレゼンテーション、各社ごとにブースを設けて企業の方と面談できるようにいたします。

## キャリアアップセミナー参加予定企業

3月9日(木)

アクセンチュア株式会社，朝日新聞(技術部門)，アジレント・テクノロジー株式会社，アスパーク，アズビル，ヴァリューズ，NEC(日本電気株式会社)，NTT西日本，NTT東日本，キヤノン株式会社，京セラ株式会社，株式会社クボタ，株式会社神戸製鋼所，材料科学技術振興財団(MST)，産総研 計量標準総合センター，JX エネルギー，JFEスチール株式会社，J-POWER(電源開発株式会社)，SCREENホールディングス(旧:大日本スクリーン製造)，住友化学，セイコーエプソン株式会社，ダイキン工業，TDK株式会社，東京製綱株式会社，東芝電子管デバイス株式会社，東レ株式会社，ニコン，日産自動車株式会社，日東工業株式会社，日本電信電話株式会社(NTT 研究所)，株式会社半導体エネルギー研究所，P&G ジャパン株式会社，日置電機株式会社，日立製作所，FITEC，富士通、ブラザー工業，株式会社マイナビ，三井金属，三菱ケミカル株式会社(現:三菱化学・三菱樹脂・三菱レイヨン)，株式会社ユー・エス・イー，横河電機株式会社，リコー，

3月10日(金)

IHI，いすゞ自動車，岩谷産業，ABB 株式会社，株式会社NTTデータ，NECエナジーデバイス株式会社，OKI，オリンパス株式会社，キヤノン電子株式会社，コマツ，経済産業省，サンディスク株式会社，JRシステム(鉄道情報システム)，新日鐵住金株式会社，新日鐵住金ソリューションズ株式会社，住友ゴム工業(DUNLOP)，住友電工，株式会社タンガロイ，DMG 森精機，株式会社ディスコ，テルモ株式会社，株式会社デンソー，(株)東芝，東芝三菱電機産業システム株式会社，特許庁，トプコン，日本精工株式会社，日本板硝子株式会社，日本ユニシス，日立化成，ファナック株式会社，株式会社 富士通ビーエスシー，富士電機，古河電工，防衛省・防衛装備庁，三井海洋開発(MODEC)，三井化学株式会社，三菱ガス化学(MGC)，三菱電機株式会社，三菱マテリアル(株)，株式会社 安川電機，株式会社レノバ，ローム，

(順不同，敬称略)

# 2017 基盤科学研究系キャリアアップセミナー参加企業様 スケジュールおよびブース会場

3月9日(木)

全体説明 13:00～

時間	大講義室	業種	時間	大講義室	業種
13:00 ~ 13:03	アクセンチュア株式会社	コンサルティング	14:15 ~ 14:18	TDK株式会社	製造業(電子デバイス・電子部品)
13:03 ~ 13:06	朝日新聞(技術部門)	情報(新聞社)	14:18 ~ 14:21	東京製綱株式会社	製造業(金属製品等)
13:06 ~ 13:09	アジレント・テクノロジー株式会社	精密機器メーカー	14:21 ~ 14:24	東芝電子管デバイス株式会社	製造業(電力管、イメージセンサ、X線管等の電子デバイス)
13:09 ~ 13:12	アスパーク	研究開発(医薬・化学素材等)	14:24 ~ 14:27	東レ株式会社	製造業(化学)
13:12 ~ 13:15	アズビル	製造業(総合オートメーション)	14:27 ~ 14:30	ニコン	製造業(光学機器)
13:15 ~ 13:18	ヴァリユーズ	サービス業(ネットマーケティングコンサル)	14:30 ~ 14:33	日産自動車株式会社	自動車製造、販売及び関連事業
13:18 ~ 13:21	NEC(日本電気株式会社)	製造業(コンピュータ・通信機器)電気・通信・ネットワーク	14:33 ~ 14:36	日東工業株式会社	電気機械器具製造、販売業
13:21 ~ 13:24	NTT西日本	情報通信	14:36 ~ 14:39	日本電信電話株式会社 (NTT研究所)	情報通信業
13:24 ~ 13:27	NTT東日本	情報通信	14:39 ~ 14:42	株式会社 半導体エネルギー研究所	研究開発・知的財産(電気・電子)
13:27 ~ 13:30	キヤノン株式会社	製造業(精密機器/電機機器)	14:42 ~ 14:45	P&Gジャパン株式会社	一般消費財メーカー
13:30 ~ 13:33	京セラ株式会社	製造業(電子部品・電子機器)	14:45 ~ 14:48	日置電機株式会社	製造業(電気計測器)
13:33 ~ 13:36	株式会社クボタ	製造業(機械)	14:48 ~ 14:51	日立製作所	総合電機
13:36 ~ 13:39	株式会社神戸製鋼所	製造業(鉄鋼、非鉄、機械、電力)	14:51 ~ 14:54	FITEC	情報処理サービス業
13:39 ~ 13:42	材料科学技術振興財団(MST)	技術サービス業(様々な材料の分析評価事業)	14:54 ~ 14:57	富士通	情報通信業
13:42 ~ 13:45	産総研 計量標準総合センター	公的研究機関	14:57 ~ 15:00	ブラザー工業	製造業(精密機器)
13:45 ~ 13:48	JXエネルギー	石油元売	15:00 ~ 15:03	株式会社マイナビ	広告・人材
13:48 ~ 13:51	J-POWER (電源開発株式会社)	電力・エネルギー・インフラ	15:03 ~ 15:06	三井金属	製造業(非鉄金属)
13:51 ~ 13:54	SCREENホールディングス (旧:大日本スクリーン製造)	産業用機械製造業	15:06 ~ 15:09	三菱ケミカル株式会社 (現:三菱化学・三菱樹脂・三菱レイヨン)	総合化学メーカー
13:54 ~ 13:57	住友化学	製造業(化学)	15:09 ~ 15:12	株式会社ユー・エス・イー	情報サービス業
13:57 ~ 14:00	セイコーエプソン株式会社	製造業(情報通信機械器具製造業)	15:12 ~ 15:15	横河電機株式会社	重電・産業用電気機器
14:00 ~ 14:03	ダイキン工業	メーカー 機械/化学	15:15 ~ 15:18	リコー	製造業(精密機器)
休憩			15:18 ~ 15:21	JFEスチール株式会社	製造業(鉄鋼)

ブース会場 開設時間13:00～17:00

部屋名	企業名	部屋名	企業名
共通セミナー室 (2C5)	アクセンチュア株式会社	先端エネルギー会議室 (3B1)	東レ株式会社
	朝日新聞(技術部門)		ニコン
	アジレント・テクノロジー株式会社		日産自動車株式会社
	アスパーク		日東工業株式会社
	アズビル		日本電信電話株式会社 (NTT研究所)
物質系講義室 (2B6)	NEC(日本電気株式会社)	先端エネルギー講義室 (3B3)	株式会社半導体エネルギー研究所
	NTT西日本		P&Gジャパン株式会社
	NTT東日本	物質系セミナー室 (3B5)	日置電機株式会社
	キヤノン株式会社		日立製作所
	京セラ株式会社		FITEC
株式会社クボタ	富士通		
複雑理工講義室 (2D5)	株式会社神戸製鋼所	物質系会議室 (3B7)	株式会社マイナビ
	材料科学技術振興財団(MST)		三井金属
	産総研 計量標準総合センター		三菱ケミカル株式会社 (現:三菱化学・三菱樹脂・三菱レイヨン)
	JXエネルギー		株式会社ユー・エス・イー
	J-POWER(電源開発株式会社)		先端エネルギー教務室
先端エネルギー講義室 (2D8)	SCREENホールディングス (旧:大日本スクリーン製造)	(3C3)	リコー
	住友化学		JFEスチール株式会社
	セイコーエプソン株式会社		
	ダイキン工業		
	TDK株式会社		
東京製綱株式会社			
東芝電子管デバイス株式会社			

# 2017 基盤科学研究系キャリアアップセミナー参加企業様 スケジュールおよびブース会場

3月10日(金)

全体説明 13:00～

時間	大講義室	業種	時間	大講義室	業種
13:00 ~ 13:03	IHI	機械 輸送用機械器具製造業	14:15 ~ 14:18	株式会社デンソー	製造業(自動車部品 等)
13:03 ~ 13:06	いすゞ自動車	製造業(自動車・輸送用機械器具)	14:18 ~ 14:21	(株)東芝	製造業(電機)
13:06 ~ 13:09	岩谷産業	商社	14:21 ~ 14:24	東芝三菱電機産業システム株式会社	製造業/エンジニアリング(重電・産業用電気機器)
13:09 ~ 13:12	ABB株式会社	電力及びオートメーション事業の製造、販売、サービス	14:24 ~ 14:27	特許庁	特許審査官(国家公務員)
13:12 ~ 13:15	株式会社NTTデータ	システムインテグレーション	14:27 ~ 14:30	トプコン	製造業(精密機器)
13:15 ~ 13:18	NECエナジーデバイス株式会社	製造業(リチウムイオン電池)	14:30 ~ 14:33	日本精工株式会社	製造業(機械部品)
13:18 ~ 13:21	OKI	製造業(情報通信機器)	14:33 ~ 14:36	日本板硝子株式会社	製造業(ガラス)
13:21 ~ 13:24	オリンパス株式会社	精密機器	14:36 ~ 14:39	日本ユニシス	情報サービス
13:24 ~ 13:27	キヤノン電子株式会社	製造業(宇宙関連・電子情報機器等)	14:39 ~ 14:42	日立化成	製造業(半導体デバイス・自動車部品・アレルギー診断装置・蓄電システム等)
13:27 ~ 13:30	コマツ	製造業(建設・鉱山機械 等)	14:42 ~ 14:45	ファナック株式会社	電気機械器具製造業
13:30 ~ 13:33	経済産業省	官公庁	14:45 ~ 14:48	株式会社 富士通ビーエスシー	IT(ソフトウェア開発)
13:33 ~ 13:36	サンディスク株式会社	製造業(半導体)	14:48 ~ 14:51	富士電機	製造業(重電・産業用電気機器)
13:36 ~ 13:39	JRシステム(鉄道情報システム)	情報処理・ソフトウェア	14:51 ~ 14:54	古河電工	情報通信、電力インフラ、車製品、非鉄金属
13:39 ~ 13:42	新日鐵住金株式会社	鉄鋼業	14:54 ~ 14:57	防衛省・防衛装備庁	官公庁
13:42 ~ 13:45	新日鐵住金ソリューションズ株式会社	情報通信業(IT・システムインテグレーター)	14:57 ~ 15:00	三井海洋開発(MODEC)	プラントエンジニアリング
13:45 ~ 13:48	住友ゴム工業(DUNLOP)	製造業(ゴム製品)	15:00 ~ 15:03	三井化学株式会社	化学
13:48 ~ 13:51	住友電工	非鉄金属	15:03 ~ 15:06	三菱ガス化学(MGC)	製造業(化学)
13:51 ~ 13:54	株式会社タンガロイ	製造業(生産用機械器具)	15:06 ~ 15:09	三菱電機株式会社	総合電機
13:54 ~ 13:57	DMG森精機	製造業(工作機械)	15:09 ~ 15:12	三菱マテリアル(株)	メーカー(非鉄金属)
13:57 ~ 14:00	株式会社ディスコ	製造業(精密機械)	15:12 ~ 15:15	株式会社 安川電機	産業・重電機器
14:00 ~ 14:03	テルモ株式会社	製造業(精密機器)	15:15 ~ 15:18	株式会社レノバ	インフラ(再生可能エネルギー発電所開発)
休憩			15:18 ~ 15:21	ローム	メーカー(半導体・電気・電気機器)

ブース会場 開設時間13:00～17:00

部屋名	企業名	部屋名	企業名
共通セミナー室 (2C5)	IHI	先端エネルギー会議室 (3B1)	特許庁
	いすゞ自動車		トプコン
	岩谷産業		日本精工株式会社
	ABB株式会社		日本板硝子株式会社
	株式会社NTTデータ	先端エネルギー講義室 (3B3)	日本ユニシス
	NECエナジーデバイス株式会社	日立化成	
物質系講義室 (2B6)	OKI	物質系セミナー室 (3B5)	ファナック株式会社
	オリンパス株式会社		株式会社 富士通ビーエスシー
	キヤノン電子株式会社	富士電機	
	コマツ	古河電工	
	経済産業省	防衛省・防衛装備庁	
サンディスク株式会社	三井海洋開発(MODEC)		
複雑理工講義室 (2D5)	JRシステム(鉄道情報システム)	物質系会議室 (3B7)	三井化学株式会社
	新日鐵住金株式会社		三菱ガス化学(MGC)
	新日鐵住金ソリューションズ株式会社		三菱電機株式会社
	住友ゴム工業(DUNLOP)		三菱マテリアル(株)
	住友電工	先端エネルギー教務室 (3C3)	株式会社 安川電機
株式会社タンガロイ	株式会社レノバ		
先端エネルギー講義室 (2D8)	DMG森精機	ローム	
	株式会社ディスコ		
	テルモ株式会社		
	株式会社デンソー		
	(株)東芝		
東芝三菱電機産業システム株式会社			